

## 珠海方正科技多层电路板有限公司自行监测方案

### 一、企业基本情况

1. 法定代表人	吴建英
2. 组织机构代码 社会信用代码	914404006174901500
3. 详细地址	广东省 省(自治区、直辖市) 珠海市 地区(市、州、盟) 香洲区县(区、市、旗) 前山镇 乡(镇) 白石路 107 号
4. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 E 113° 31' 59.12" N 22° 14' 22.34"
5. 联系方式	电话号码: 0756-3837000-8904 联系人: 金松林 传真号码: / 邮政编码: 519000
6. 登记注册类型	( 6110 )
8 企业规模	1 大型√ 2 中型 3 小型 4 微型
8. 行业类别	行业名称: 电子电路制造 行业代码: C3982
9. 开业时间	1986 年 4 月 16 日
10. 所在流域	流域名称: 前山河流域 流域代码: /
11. 排水去向类型	排水去向类型: / 排水去向代码: /
12. 排入的污水处理厂	排入的污水处理厂名称: 珠海市排水有限公司拱北水质净化厂 排入的污水厂处理代码: /
13. 受纳水体	受纳水体名称: 前山河

受纳水体代码： /

## 二、监测方案

### 废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	执行标准	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
碱性蚀刻	蚀刻	JXSK001	FQ-002-1	氨(氨气)	8.7kg/h	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	手工	1次/半年	空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	/
碱性蚀刻	去膜	JXSK001	FQ-002-1	氨(氨气)	8.7kg/h	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	手工	1次/半年	空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	/
电镀线 PP1	退镀	DD001	FQ-002-1	氮氧化物	100mg/ Nm <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ	/

									479-2009	
电 镀 线 PP1	电镀	DD001	FQ-002- 1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
电 镀 线 PP6	电镀	DD005	FQ-002- 1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
电 镀 线 PP3	电镀	DD002	FQ-002- 1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
电 镀 线 PP1	化学清洗	DD001	FQ-002- 1	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废 气 硫酸雾测定	/

									离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	
碱性蚀刻	化学清洗	JXSK001	FQ-002-1	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
电 镀 线 PP6	化学清洗	DD005	FQ-002-1	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
电 镀 线 PP3	化学清洗	DD002	FQ-002-1	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
电 镀 线 PP5	退镀	DD004	FQ-002-2	氮氧化物	100mg/ Nm3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的	/

									测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	
电 镀 线 PP5	电镀	DD004	FQ-002- 2	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
电 镀 线 PP5	电镀	DD004	FQ-002- 2	甲醛	25mg/N m3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	紫外可见分光光度法 GB/T15516-1995	/
电 镀 线 PP5	化学清洗	DD004	FQ-002- 2	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
去膜线	去膜	QMX001	FQ-002- 3	氨(氨气)	8.7kg/h	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	手工	1 次/半年	空气和废气 氨的测定 纳氏试	/

									剂分光光度法 HJ 533-2009	
6 仓隧道 炉	烘烤	SDL001	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
10 仓隧道 炉	烘烤	SDL002	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX017	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX001	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
丝印机	丝网印刷	SYJ001	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法	/

									HJ/T 68-2001	
烘箱	烘烤	HX024	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX013	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX004	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX007	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX002	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/

丝印机	丝网印刷	SYJ005	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX025	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX018	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
丝印机	丝网印刷	SYJ003	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX014	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX015	FQ-002-	苯	1mg/N	印刷行业挥发性有机化	手工	1次/半年	大气固定污染	/



			3		m3	合物排放标准 DB44/815-2010			源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	
烘箱	烘烤	HX022	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX011	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX005	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX010	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX019	FQ-002- 3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测	/

						DB44/815-2010			定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	
烘箱	烘烤	HX008	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX012	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX006	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX009	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX016	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化 合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1 次/半年	大气固定污染 源 苯胺类的测 定 气相色谱法	/

									HJ/T 68-2001	
烘箱	烘烤	HX023	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
丝印机	丝网印刷	SYJ004	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX021	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
丝印机	丝网印刷	SYJ002	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX026	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/

烘箱	烘烤	HX020	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX027	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
烘箱	烘烤	HX003	FQ-002-3	苯	1mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	/
6 仓隧道炉	烘烤	SDL001	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
10 仓隧道炉	烘烤	SDL002	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX017	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

烘箱	烘烤	HX001	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
丝印机	丝网印刷	SYJ001	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX024	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX013	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX004	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX007	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX002	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

丝印机	丝网印刷	SYJ005	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX025	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX018	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
丝印机	丝网印刷	SYJ003	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX014	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX015	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX022	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

烘箱	烘烤	HX011	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX005	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX010	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX019	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX008	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX012	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX006	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

烘箱	烘烤	HX009	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX016	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX023	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
丝印机	丝网印刷	SYJ004	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX021	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
丝印机	丝网印刷	SYJ002	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX026	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/N m3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/



烘箱	烘烤	HX020	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/Nm <sup>3</sup>	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX027	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/Nm <sup>3</sup>	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX003	FQ-002-3	甲苯+二甲苯	15mg/Nm <sup>3</sup>	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ001	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm <sup>3</sup>	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
志圣曝光机	曝光	BGJ012	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm <sup>3</sup>	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
奥特玛曝光机	曝光	BGJ015	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm <sup>3</sup>	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
6仓隧道炉	烘烤	SDL001	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm <sup>3</sup>	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

10 仓隧道炉	烘烤	SDL002	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX017	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX001	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
丝印机	丝网印刷	SYJ001	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX024	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ011	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ009	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

川宝曝光机	曝光	BGJ010	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ008	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
志圣曝光机	曝光	BGJ014	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ002	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ005	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ006	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ003	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

川宝曝光机	曝光	BGJ004	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
志圣曝光机	曝光	BGJ013	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ007	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX013	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX004	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX007	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX002	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

丝印机	丝网印刷	SYJ005	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX025	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX018	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
丝印机	丝网印刷	SYJ003	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX014	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX015	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX022	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

烘箱	烘烤	HX011	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX005	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX010	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX019	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX008	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX012	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX006	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

烘箱	烘烤	HX009	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX016	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX023	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
丝印机	丝网印刷	SYJ004	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX021	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
丝印机	丝网印刷	SYJ002	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX026	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/

烘箱	烘烤	HX020	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX027	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
烘箱	烘烤	HX003	FQ-002-3	总挥发性有机物	120mg/Nm3	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/半年	气相色谱法 DB44/815-2010	/
川宝曝光机	曝光	BGJ001	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T38-1999	/
志圣曝光机	曝光	BGJ012	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T38-1999	/
奥特玛曝光机	曝光	BGJ015	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总	/



									烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	
6 仓隧道炉	烘烤	SDL001	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
10 仓隧道炉	烘烤	SDL002	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX017	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX001	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相	/

									色谱法 HJ/T 38-1999	
丝印机	丝网印刷	SYJ001	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX024	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
川宝曝光 机	曝光	BGJ011	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
川宝曝光 机	曝光	BGJ009	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T	/

									38-1999	
川宝曝光机	曝光	BGJ010	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
川宝曝光机	曝光	BGJ008	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
志圣曝光机	曝光	BGJ014	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
川宝曝光机	曝光	BGJ002	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/

川宝曝光机	曝光	BGJ005	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
川宝曝光机	曝光	BGJ006	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
川宝曝光机	曝光	BGJ003	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
川宝曝光机	曝光	BGJ004	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
志圣曝光	曝光	BGJ013	FQ-002-	非甲烷总	120mg/	大气污染物排放限值	手工	1次/半年	固定污染源排	/

机			3	烃	Nm3	DB44/ 27—2001			气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	
川宝曝光 机	曝光	BGJ007	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX013	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX004	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX007	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总	/

									烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	
烘箱	烘烤	HX002	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
丝印机	丝网印刷	SYJ005	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX025	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX018	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相	/

									色谱法 HJ/T 38-1999	
丝印机	丝网印刷	SYJ003	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX014	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX015	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX022	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T	/

									38-1999	
烘箱	烘烤	HX011	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX005	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX010	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX019	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/



烘箱	烘烤	HX008	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX012	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX006	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX009	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX016	FQ-002-	非甲烷总	120mg/	大气污染物排放限值	手工	1次/半年	固定污染源排	/

			3	烃	Nm3	DB44/ 27—2001			气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	
烘箱	烘烤	HX023	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
丝印机	丝网印刷	SYJ004	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX021	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
丝印机	丝网印刷	SYJ002	FQ-002- 3	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总	/

									烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	
烘箱	烘烤	HX026	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX020	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX027	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	/
烘箱	烘烤	HX003	FQ-002-3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相	/

									色谱法 HJ/T 38-1999	
插头镀金 设备	镀镍	CTDJ001	FQ-002- 4	氮氧化物	100mg/ Nm3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	环境空气 氮氧 化物(一氧化氮 和二氧化氮)的 测定 盐酸萘乙 二胺分光光度 法 HJ 479-2009	/
化学沉镍 金设备	镀镍	HXCNJ0 01	FQ-002- 4	氮氧化物	100mg/ Nm3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	环境空气 氮氧 化物(一氧化氮 和二氧化氮)的 测定 盐酸萘乙 二胺分光光度 法 HJ 479-2009	/
插头镀金 设备	镀镍	CTDJ001	FQ-002- 4	氰化氢	0.25mg/ Nm3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	固定污染源排 气中氰化氢的 测定 异烟酸- 吡唑啉酮光度 法 HJ/T	/

									28-1999	
化学沉镍金设备	镀镍	HXCNJ001	FQ-002-4	氰化氢	0.25mg/Nm <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999	/
插头镀金设备	镀金	CTDJ001	FQ-002-4	氯化氢	15mg/Nm <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
化学沉镍金设备	镀金	HXCNJ001	FQ-002-4	氯化氢	15mg/Nm <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
去膜线	化学清洗	QMX001	FQ-002-4	硫酸雾	15mg/Nm <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定	/

									离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	
插头镀金设备	化学清洗	CTDJ001	FQ-002-4	硫酸雾	15mg/Nm <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
化学沉镍金设备	化学清洗	HXCNJ001	FQ-002-4	硫酸雾	15mg/Nm <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
内层喷砂线	喷砂	PSX001	FQ-002-5	氮氧化物	100mg/Nm <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	/
棕化线	化学清洗	ZHX001	FQ-002-	氯化氢	15mg/N	电镀污染物排放标准	手工	1次/半年	环境空气和废	/

			5		m3	GB 21900-2008			气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	
棕化线	化学清洗	ZHX002	FQ-002-5	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
沉铜设备	沉铜	SPCT001	FQ-002-5	甲醛	25mg/N m3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1 次/半年	紫外可见分光光度法 GB/T15516-1995	/
内层喷砂线	化学清洗	PSX001	FQ-002-5	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
涂布线	油墨涂布	TBX001	FQ-002-	非甲烷总	120mg/	大气污染物排放限值	手工	1 次/半年	固定污染源排	/

(新)			5	烃	Nm3	DB44/ 27—2001			气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	
涂布线 (旧)	油墨涂布	TBX002	FQ-002- 5	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
电 镀 线 PP4	退镀	DD003	FQ-002- 6	氮氧化物	100mg/ Nm3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气 氮氧 化物(一氧化氮 和二氧化氮)的 测定 盐酸萘乙 二胺分光光度 法 HJ 479-2009	/
沉铜设备	沉铜	CZCT001	FQ-002- 6	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ	/



									549-2009	
沉铜设备	沉铜	CZCT001	FQ-002-6	甲醛	25mg/N m3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	紫外可见分光 光度法 GB/T15516-1 995	/
电 镀 线 PP4	化学清洗	DD003	FQ-002-6	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废 气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂 行) HJ 544 - 2009	/
沉铜设备	化学清洗	CZCT001	FQ-002-6	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废 气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂 行) HJ 544 - 2009	/
电 镀 线 PP7	退镀	DD006	FQ-002-7	氮氧化物	100mg/ Nm3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气 氮氧 化物(一氧化氮 和二氧化氮)的 测定 盐酸萘乙 二胺分光光度 法 HJ	/

									479-2009	
沉铜设备	沉铜	SPCT001	FQ-002-7	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
电 镀 线 PP7	化学清洗	DD006	FQ-002-7	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废 气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂 行) HJ 544 - 2009	/
沉银设备	化学清洗	SPCY001	FQ-002-7	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废 气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂 行) HJ 544 - 2009	/
沉铜设备	化学清洗	SPCT001	FQ-002-7	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废 气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂 行) HJ 544 -	/

									2009	
有机保焊膜(OSP)设备	化学清洗	OSP001	FQ-002-7	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
有机保焊膜(OSP)设备	化学清洗	OSP002	FQ-002-7	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
喷锡设备	喷锡	PX001	FQ-002-8	锡及其化合物	8.5mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	电感耦合等离子发射光谱仪 HJ777-2015	/
络合废水处理设施	污水处理	WS002	FQ-002-8	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
一般含铜废水处理	污水处理	WS001	FQ-002-8	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定	/

设施									离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	
喷锡设备	化学清洗	PX001	FQ-002-8	硫酸雾	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009	/
喷锡设备	喷锡	PX001	FQ-002-8	非甲烷总 烃	120mg/ Nm3	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/半年	固定污染源排 气中非甲烷总 烃的测定 气相 色谱法 HJ/T 38-1999	/
酸性蚀刻 线	化学清洗	SXSK001	FQ-2-03 08-1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
酸性蚀刻 线	蚀刻	SXSK001	FQ-2-03 08-1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测	/

									定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	
酸性蚀刻 线	化学清洗	SXSK002	FQ-2-03 08-1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
酸性蚀刻 线	蚀刻	SXSK002	FQ-2-03 08-1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
酸性蚀刻 线	化学清洗	SXSK004	FQ-2-03 08-1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1 次/半年	环境空气和废 气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ	/

									549-2009	
酸性蚀刻线	蚀刻	SXSK004	FQ-2-03 08-1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
酸性蚀刻线	化学清洗	SXSK003	FQ-2-03 08-1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/
酸性蚀刻线	蚀刻	SXSK003	FQ-2-03 08-1	氯化氢	15mg/N m3	电镀污染物排放标准 GB 21900-2008	手工	1次/半年	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009	/

### 废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	执行标准	监测方式	监测频次	监测方法	备注
生产废水总排放口 WS-002-1	pH	6~9	电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	
生产废水总排放口 WS-002-1	悬浮物	39	电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	
生产废水总排放口 WS-002-1	化学需氧量	104	电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015	自动	1次/6小时	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	
生产废水总排放口 WS-002-1	总镉	0.01	电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87	
生产废水总排放口 WS-002-1	总铬	0.5	电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987	
生产废水总排放口 WS-002-1	六价铬	0.1	电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	
生产废水总排放口 WS-002-1	总镍	0.5	电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/日	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-89	
生产废水总排放口 WS-002-1	总铜	0.5	电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87	
生产废水总排放口 WS-002-1	总锌	1	电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87	

生产废水 总排放口 WS-002-1	总氮 (以 N计)	26	电镀水污染物排 放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 总氮的测定 碱 性过硫酸钾消解紫外 分光光度法 HJ 636-2012	
生产废水 总排放口 WS-002-1	氨氮 ( N H3-N )	19.5	电镀水污染物排 放标准 DB 44/1597-2015	自动	1次/6 小时	水质 氨氮的测定 水 杨酸分光光度法 HJ 536-2009	
生产废水 总排放口 WS-002-1	总磷 (以 P计)	1.3	电镀水污染物排 放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 总磷的测定 钼 酸铵分光光度法 GB 11893-1989	
生产废水 总排放口 WS-002-1	氟化 物 (以 F- 计)	10	电镀水污染物排 放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488—2009 代替 GB 7483—87	
生产废水 总排放口 WS-002-1	石油 类	2.6	电镀水污染物排 放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 石油类和动植 物油的测定 红外光 度法 GB/T 16488-1996	
生产废水 总排放口 WS-002-1	流量	/	/	自动	1次/6 小时	其他	仪表故障 时, 手工监 测。
生产废水 总排放口 WS-002-1	总氰 化物	0.2	电镀水污染物排 放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/月	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 ( HJ 484—2009 )	
显影废水 排放口 WS-002-4	总铬	0.5	电镀水污染物排 放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/日	水质 总铬的测定 高 锰酸钾氧化-二苯碳 酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987	
显影废水 排放口 WS-002-4	总镍	0.5	电镀水污染物排 放标准 DB 44/1597-2015	手工	1次/日	水质 镍的测定 火焰 原子吸收分光光度法 GB 11912-89	
显影废水 排放口 WS-002-4	流量	/	/	自动	1次/6 小时	其他	仪表故障 时, 手工监 测。



### 无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	执行标准	监测方式	监测频次	监测方法
厂界	总挥发性有机物	2mg/Nm <sup>3</sup>	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010	手工	1次/季	气相色谱法 DB44/815-2010
厂界	氨(氨气)	1.5mg/Nm <sup>3</sup>	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	手工	1次/季	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
厂界	臭气浓度	20mg/Nm <sup>3</sup>	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	手工	1次/季	GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定
厂界	硫化氢	0.06mg/Nm <sup>3</sup>	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	手工	1次/季	GB-T11742-89 环境空气 硫化氢的测定 亚甲蓝分光光度法
厂界	硫酸雾	1.2mg/Nm <sup>3</sup>	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/季	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行) HJ 544 - 2009
厂界	氯化氢	0.2mg/Nm <sup>3</sup>	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	手工	1次/季	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 代替 HJ 549-2009

### 周边环境监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	执行标准	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

### 厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	执行标准	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

/	/	/	/	/	/	/

### 三、企业在线监测设备信息

#### 自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
COD 在线监测	VL-COD-1007	浙江微兰环境科技有限公司
氨氮在线监测	LFNH-DW2001	力合科技(湖南)股份有限公司
pH	PC-3100	SUNTEX 台湾
流量计	WL-1A1	北京九波声迪科技有限公司

#### 手工监测设备

监测设备名称	型号	监测方法

### 四、企业治理设施

#### 废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺	处理效率
1#酸碱废气处理塔	DD001、DD002、DD005、JXSK001	酸/碱/有机废气处理系统	酸碱喷淋洗涤吸收法	90%
2#酸碱废气处理塔	DD004	酸/碱/有机废气处理系统	酸碱喷淋洗涤吸收法	90%
1#有机废气处理塔	QMX001、BGJ001-BGJ015、HX001-HX027、SDL001-SDL002、SYJ001-SYJ005	酸/碱/有机废气处理系统	酸碱喷淋洗涤吸收法+活性炭吸附法	90%
3#酸碱废气处理塔	QMX001、CTDJ001、HXCNJ001	酸/碱/有机废气处理系统	酸碱喷淋洗涤吸收法	90%
2#有机废气处理塔	PSX001、SPCT001、ZHX001、TBX001、	酸/碱/有机废气处理系统	酸碱喷淋洗涤吸收法+	90%

	TBX002、ZHX002		活性炭吸附法	
4#酸碱废气处理塔	DD003、CZCT001	酸/碱/有机废气处理系统	酸碱喷淋洗涤吸收法	90%
5#酸碱废气处理塔	DD006、SPCY001、SPCT001、OSP001、OSP002	酸/碱/有机废气处理系统	酸碱喷淋洗涤吸收法	90%
喷锡废气处理塔	WS001、WS002、PX001	酸/碱/有机废气处理系统	酸碱喷淋洗涤吸收法	90%
酸性蚀刻废气处理塔	SXSK001-SXSK004	酸/碱/有机废气处理系统	酸碱喷淋洗涤吸收法	90%

### 废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺	总投资额
一般含铜废水处理设施	生物化学法	1800	化学沉淀+生化	800
络合废水处理设施	生物化学法	600	化学沉淀+生化	600
含氰废液处理设施	物理化学法	1	氧化法+树脂吸附	2
含镍废水处理设施	物理法	20	反渗透+树脂吸附	20
有机废水处理设施	生物化学法	200	酸析法+生化	50

## 五、信息记录和报告

### 1 监测信息记录

#### 1.1 手工监测记录

表 5 废气排口排放监测结果

单位：mg/m<sup>3</sup>

监测指标	监测点位	监测时间	监测值	标准值	是否超	超标倍
------	------	------	-----	-----	-----	-----

						标	数

**表 6 无组织废气排放监测结果**

单位：mg/m<sup>3</sup>

监测指标	监测时间	监测点 1#	监测点 2#			标准限值	是否超标	超标倍数

**表 7 废水排口监测结果**

单位：mg/L ( pH 除外 )

序号	监测指标	监测时间	监测结果	标准限值	是否达标

**表 8 厂界噪声监测结果**

单位：dB ( A )

编号	监测点位	监测时间	昼间	夜间
标准限值				
备注				